

四针状纳米ZnO场发射性能及H₂热处理效应

陈红升¹ 齐俊杰¹ 张跃^{1,2} 廖庆亮¹ 张晓梅¹ 黄运华¹

1. 北京科技大学材料物理与化学系, 北京 100083

2. 北京科技大学新金属材料国家重点实验室, 北京 100083

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章 \(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org